

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第168回委員会議事録

1. 日 時： 平成20年7月25日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 弘済会館 （東京都千代田区麹町5-1）

3. 出席者：63名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：西谷紘一（奈良先端科学技術大学院大学），大杉 健（ジャパンエナジー），轡 義則（住友化学），篠原和太郎（代理：山中 理，東芝），小西信彰（横河電機），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），梅田富雄（青山学院大学），伊藤利昭，木村直樹（九州大学），栗本英和（名古屋大学），関 宏也（東京工業大学），殿村 修（京都大学），小木曾公尚（奈良先端科学技術大学院大学），島田行恭（労働安全衛生総合研究所），坂本英幸（横河電機），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），樋口文孝（出光興産），村山 大（東芝），滝波明敏（昭和電工），山田幸治（宇部興産），石田敏和（宇部興産），中井敏雅（住友化学），村越俊二（代理：谷 哲次，出光興産），中川明浩（代理：石川将嗣，日産化学工業），一津屋茂（三井化学），藤田宗宏（三井化学），布野俊彦（日立ハイテクトレーディング），杉浦彰俊（森永エンジニアリング），船津公人（代理：金子弘昌，東京大学），濱口孝司（名古屋工業大学），武田和宏（静岡大学），黒岡武俊（富山大学），丸山 亨（新日本石油精製），川村継夫（オメガシミュレーション），馬場一嘉（ダイセル化学工業）

委員以外の出席者：山本一三（出光興産），栃原平祐（東洋エンジニアリング），菊地忠雄（東芝三菱電機産業システム），苦田剛志（クレハエンジニアリング），木村理一郎（東京大学），菊池康紀（東京大学），西岡啓二（新日本石油精製），梶原康正（カネカ），吉井清次（出光興産），山下俊也（横河電機），菅野智司（富士電機システムズ），佐々木俊朗（日立ハイテクトレーディング），小池達也（旭化成ケミカルズ），川原裕記（三菱化学エンジニアリング），山中史彦（三菱化学エンジニアリング），村中 敦（山武），島廻昭朗（三菱化学），Ian Nimmo（User Centered Design Services, Inc.），Daniel Dearwater（Plant Automation Services, Inc.），岡田 智（横河電機），高井 努（山武）

4. 委員会

1) 長谷部委員長による挨拶

2) 次回以降の研究会の案内

—H.20 年度—

第3回研究会 平成20年10月3日（金）

京都・京大桂キャンパス「制御技術の新展開+W27 中間報告」

第4回研究会 平成20年12月19日（金）

東京・弘済会館「マルチスケールシミュレーション プロセスシミュレーションと CFD の連成」

第5回研究会 平成21年2月6日（金）

東京・弘済会館 「PSE 研究最前線」

—H.21 年度—

第1回研究会 平成20年5月22-23日（金・土）

大阪・コスモスクエア国際交流センター「運転支援」

3) 新委員紹介とご挨拶：石田敏和 氏（宇部興産）

- 4) 学側研究概要資料作成・送付のご報告, アンケート提出のお願い
- 5) PSE 関連会議案内
今後, 会議参加者が会議トレンド等を報告することに
- 6) マイクロ化学プロセス及び合成に関する国際シンポジウム (MiPS, 2008/9/11-13@京都テルサ),
スケジューリング・シンポジウム 2008 (2008/9/19-20@青山学院大学) の案内 (長谷部 委員長)
- 7) 本日の研究会スケジュールの説明

以上